文章编号: 1004-0609(2007)11-1779-06

机械合金化法制备不同 Cr 含量的 W-Cr 纳米合金粉末

肖 鹏,赵玮兵,梁淑华,范志康

(西安理工大学 陕西省电工材料及熔渗技术重点实验室, 西安 710048)

摘 要:采用机械合金化法制备 Cr 含量为 8%、12.5%、20%(质量分数)的纳米 W-Cr 合金粉,对不同球磨时间粉 末进行 X 射线衍射分析,以确定物相、晶粒尺寸及微应变,并采用扫描电子显微镜观察粉末形貌及粒度的变化。 结果表明,采用机械合金化法可以制备不同 Cr 含量的纳米 W-Cr 合金粉。随着 Cr 含量的增加,制备纳米 W-Cr 合金粉所需球磨时间越长,其中 W-8%Cr、W-12.5%Cr 和 W-20%Cr 粉末的最佳球磨时间分别为 72、84 和 96 h, 晶粒尺寸小于 30 nm。随着球磨时间的增加,晶粒尺寸不断减小,微应变逐渐增加,使常温下 Cr 在 W 中的固溶 度增加,形成 W 的过饱和固溶体。Cr 含量不同的 W-Cr 粉末完全合金化均经过 4 个阶段。 关键词: WCr 合金粉末;机械合金化; Cr 含量 中图分类号: TM 201.4 **文献标识码:** A

Preparation of W-Cr nano alloying powders with different Cr contents by mechanical alloying

XIAO Peng, ZHAO Wei-bing, LIANG Shu-hua, FAN Zhi-kang

(Shaanxi Key Laboratory of Electrical Materials and Infiltration Technology, Xi'an University of Technology, Xi'an 710048, China)

Abstract: The W-Cr nano alloying powders with the composition of W-8%Cr, W-12.5%Cr and W-20%Cr (mass fraction) were prepared by mechanical alloying. The phase structure, grain size and micro-strain of the powders were determined using X-ray diffractometry. The morphology and particle size of the powders were observed and analyzed by scanning electron microscopy. The results show that the W-Cr nano alloying powders can be obtained by mechanical alloying. With the increase of Cr content, the ball milling time should be prolonged in order to get W-Cr alloying powders. The optimum time of ball milling for W-8%Cr, W-12.5%Cr and W-20%Cr powders is 72, 84 and 96 h, respectively. Grain size of the powders is less than 30 nm. With the time of ball milling increasing, the particle size becomes smaller; the extent of micro-strain and distortion of lattice are intensified; and the solution limitation of Cr in W is enlarged. The super-saturated solid solution of W is obtained finally. Although the content of Cr and the time of ball milling are different, the change of W-Cr alloying powders undergoes four stages.

Key words: W-Cr alloying powders; mechanical alloying; Cr content

机械合金化技术(MA)是由 Benjamin 等在 20 世纪 70 年代初为研制氧化物弥散强化镍基合金高温而发 展起来的一种制备合金粉末的新技术。该技术是一种 在固态下合成平衡相、非平衡相或混合相的工艺,可 以达到元素间的原子级水平的合金化。采用高能球磨 技术,通过磨球、粉和球罐间的强烈相互作用,外部 能量被传递到元素粉末颗粒中,粉末颗粒发生变形、 断裂和冷焊,并被不断细化,未反应的表面不断暴露

收稿日期: 2007-03-12; 修订日期: 2007-08-22

基金项目: 2006 西安市科技计划资助项目(GG06068)

通讯作者: 肖 鹏,讲师,博士研究生; 电话: 029-82312181; 传真: 029-82312181; E-mail: xiaopeng01@xaut.edu.cn

出来,明显增加反应的接触面积,缩短原子的扩散距离, 促使不同成分间发生扩散和固态反应,形成合金粉^[1-2]。

CuW 和 CuWCr 触头材料具有耐电弧侵蚀性好、 抗熔焊性能高、强度高等优点,而且具有较高的耐电 压能力和低的截流能力, 被广泛应用在油断路器、六 氟化硫断路器、真空接触器和变压器转换开关中^[3-5]。 目前, 熔渗法是触头制造业中应用最广泛的方法[6-7]; 然而,采用烧结熔渗法制备的前期 WCr 骨架存在固溶 程度不够、后期熔渗 Cu 相粗大且分布不太均匀、高 温烧结对设备的要求很高、能耗大、工艺复杂等问 题^[8-9]。研究表明, 钨合金在后期液相烧结时的致密化 主要靠W颗粒的重排实现,粉末粒度会强烈影响重排 过程,细小颗粒的表面能较大,有利于重排的进行; 同时,粉末的混合状态和成分均匀程度也必影响后期 烧结密度,成分均匀的粉末更容易达到高的烧结密 度^[10-11]。因此,探索制备成分均匀、固溶度高及晶粒 细小的W-Cr粉末的新工艺对制备高致密度W-Cr骨架 具有一定的现实意义。

利用机械合金化法可以制备纳米级粉末,使粉末 混合均匀,不仅可以细化晶粒,同时还可以活化烧结, 降低烧结温度。由于机械合金化的工艺参数及设备的 选择不同,球磨粉末的性能存在很大差别,这必然对 后期的烧结过程产生重要影响。因此,作者采用机械 合金化法(MA)制备 W-Cr 合金粉末,并分析讨论球磨 时间对不同 Cr 含量 W-Cr 粉末组织、形貌以及相组成 的影响。

1 实验

选择 W 粉(纯度大于 99.8%, 平均粒径 6 µm, 含 氧量小于 6×10⁻⁴)和 Cr 粉(纯度大于 99.7%, 含氧量小 于 2×10⁻³, 平均粒径 100 µm)作为原始粉末,将所选 W 粉和 Cr 粉以含 Cr 量分别为 20%、12.5%和 8%(质 量分数)的比例配制,加入适量无水乙醇作为过程控制 剂(PCA),密封装罐进行不同时间球磨,获得 W-Cr 合金粉末。

对不同 Cr 含量、不同球磨时间粉末进行 X 射线 衍射(XRD)分析,以确定物相、晶粒尺寸及微应变等; 采用扫描电子显微镜(SEM)对粉末的形貌进行观察。 由 Scherrer 公式 $d=0.89\lambda/(mcos\theta)$ 确定粉末晶粒尺寸变 化规律(式中 d 为晶粒尺寸, λ 为射线波长, $\lambda=0.1542$ nm, m 为衍射峰的半高宽, θ 为衍射角); 由 Bragg 方 程 $|\Delta d/d|=1/4ncot\theta$ 分析晶粒微观应变(式中 n 为衍射峰 的半高宽^[12])。

2 结果与分析

2.1 物相分析

W-Cr 粉末经高能球磨后,粉末的组织结构发生了 明显变化。图1所示为不同 Cr 含量 W-Cr 粉末经不同 时间球磨后的 X 射线衍射谱。在高能球磨前,纯 W





的(110)晶面的衍射角 20 为 40.293°, 半高宽 m 为 0.145 60°, 强度 I 为 1 543。如图 1(a)所示, 当球磨 24 h 后, W 的(110)晶面衍射峰向低角度偏移且宽化, 强 度明显下降。球磨 48 h 后, W-Cr 粉末的(110)晶面衍射峰比较微弱,其它晶面的衍射峰消失,而且 W 的(110)晶面衍射峰变宽。其中, W-8%Cr 粉末 W(110)晶面的 20=40.303°, m=0.243 80°, I=985; W-12.5%Cr 粉末 W(110)晶面的 20=40.303°, m=0.243 80°, I=985; W-12.5%Cr 粉末 W(110)晶面的 20=40.304, m=0.287 6°, I=955; W-20%Cr 粉末 W(110)晶面的 20=40.339°, m=0.242 3°, I=1 111。经 72 h 后球磨后, W-%Cr 粉末 Cr 的衍射峰 已经消失, W 的衍射峰继续变宽, W(110)晶面的 20=40.285°, m=0.299 5°, I=865。W-12.5%Cr 和 W-20%Cr 粉末分别在 84 h 和 96 h 球磨后, Cr 的衍射峰消失, W(110)晶面的 m 分别为 0.293 9°和 0.295 1°, I 分别为 805 和 860。

Cr 衍射峰消失的原因可能有 2 个。一是因为 Cr 的晶粒已经细化至纳米级,其衍射强度下降;二是因 为 Cr 的特征结构不存在。为确定 Cr 峰消失的原因,将 W 粉和 Cr 粉在同样条件下,分别球磨 96 h 后混合 在一起进行 XRD 分析。图 2 所示为球磨 96 h 后不同 Cr 含量混合 W-Cr 粉末的 XRD 谱。由图 2 可见,W-8%Cr、W-12.5%Cr 和 W-20%Cr 粉末的 Cr(110)衍 射峰均未消失,而是有所减弱,这说明晶粒细化至纳 米级并不是 Cr 衍射峰完全消失的主要原因。

随着球磨时间的延长,晶体的完整性受到破坏, 使得参与衍射的晶粒减少,从而导致衍射峰高逐渐降 低。Cr 衍射峰降低直至消失,说明 Cr 溶入 W 中,形 成 W 的过饱和固溶体。

2.2 晶粒尺寸与微应变

W-Cr 粉末在球磨、辗压和剪切等强冷加工过程中 产生剧烈的塑性变形,颗粒产生极大的应力和应变, 在晶粒内形成大量的位错、畸变等微观缺陷,而微观 应变的增加,位错的大量缠结,又促使胞状亚结构形 成,并导致晶粒尺寸减少。图 3(a)所示为晶粒尺寸与 球磨时间的关系。由图 3 可见,球磨初期,晶粒尺寸 随球磨时间的增加而迅速减小,达到纳米级,而后速 度减缓,球磨 48 h 后达到稳定尺寸。随着球磨时间增 加至 72 h 后,晶粒尺寸基本不变,表明过分延长球磨 时间对细化晶粒无实际意义。实验结果表明,Cr 含量 为 8%、12.5%和 20%的 W-Cr 粉末的最佳球磨时间分 别为 72、84 和 96 h,晶粒尺寸小于 30 nm。

图 3(b)所示为微应变与球磨时间的关系。可见, 球磨初期微应变逐渐增加,球磨中期微应变趋于稳定, 球磨末期微应变略有下降。这是由于球磨初期,晶粒



图 2 球磨 96 h 后 W-Cr 混合粉末的 XRD 谱 Fig.2 XRD patterns of W-Cr mixed powders: (a) W-8%Cr; (b) W-12.5%Cr; (c) W-20%Cr

内部位错密度增加,引起微观应力升高,而此时晶粒 尺寸较大,微观应力不能很好地释放,从而导致微观 应变的增加。当球磨一段时间后,晶粒尺寸下降缓慢, 说明球磨提供的能量不足以再使晶粒细化,粉末的塑 性变形量趋于稳定,晶粒内部应变趋于平衡。继续延 长球磨时间,即球磨末阶段,颗粒变形程度的增加导 致位错密度进一步升高到一定程度时,位错将以降低 应变能的组态形式排列,即离开其滑移面而形成弯曲 平台,这种多边化排列导致晶粒内长程应力区消失, 微观应变降低。



图 3 晶粒尺寸和微应变与球磨时间的关系 Fig.3 Relations of W-Cr grain size, micro-strain and milling time: (a) Grain size; (b) Micro-strain

2.3 粉末粒度与形貌

图 4 所示为粉末粒度随球磨时间的变化。由图 4 可 知,不同 Cr 含量的 W-Cr 粉末粒度随时间变化均呈现 出相同的变化趋势。随着球磨时间的增加,W-Cr 粉末 粒度呈连续下降的趋势,球磨 48 h 后,粉末粒度趋于 稳定,球磨时间继续增加,粉末粒度变化不大,约 3 μm。



图 4 粒子粒度随球磨时间的变化 Fig.4 Variations of particle size with milling time

W-Cr 混合粉末在球磨过程中,随着时间增加,粉 末的形貌与结构发生了显著的变化。图 5、图 6 和图 7 所示分别为含 Cr 量 8%、12.5%和 20%的 W-Cr 粉末经 不同时间球磨后的 SEM 形貌。由图 5(a)、6(a)和 7(a) 可见,在球磨前,W 粉与 Cr 粉可以清楚地区分,Cr 粉呈块状,尺寸较大,W 粉呈离散球形颗粒。球磨







图 6 Cr 含量为 12.5%的 W-Cr 粉末经不同时间球磨后的 SEM 形貌

Fig.6 SEM images of W-12.5%Cr powder ball milled for different times: (a) 0 h; (b) 48 h; (c) 72 h; (d) 84 h



图 7 Cr 含量为 20%的 W-Cr 粉末经不同时间球磨后的 SEM 形貌 Fig.7 SEM images of W-20%Cr powder ball milled for different times: (a) 0 h; (b) 48 h; (c) 72 h; (d) 96 h

48 h 后,粉末呈不均匀的扁形块体,原始 Cr 的块状结构已经被打碎,但仍有部分 Cr 块存在。此时,粉末的

边缘在磨球的冲击下,边角变得圆滑,表面凹凸不平,如图 5(b)、6(b)和图 7(b)所示。在球磨中期,粉末发生

加工硬化,位错大量塞积、缠结,由于加工硬化和微观应变的增加,粉末颗粒的塑性下降,导致其断裂细化,断裂后的颗粒又不断重复冷焊和再断裂,使得颗粒的片层结构进一步均匀,层间距进一步减小,因此W-Cr粉末更加均匀,且以细层状形貌为主,如图 5(c)、6(c)和 7(c)所示。在球磨后期,W-Cr粉末因强烈不断的变形而硬化,并发生破裂,粉末尺寸不断细化,形成细密的片层状结构。从图 5(d)、6(d)和 7(d)可以看出,在粉末不断细化的同时,伴随粉末团聚现象产生,这是由于粉末尺寸达到纳米级,其表面能和吸附能增大所致^[13-14]。

总体来讲,高能球磨不同 Cr 含量 W-Cr 粉末形态 变化经历 4 个阶段: 1) 机械混合阶段; 2) 加工硬化 和粉末颗粒分裂细化阶段; 3) 粉末颗粒扁平化、片状 化、合金化阶段; 4) 断裂与冷焊的平衡阶段。这4 个 变化阶段无明显的分界,在机械混合阶段中同样存在 粉末的破碎、断裂、压延层状化以及冷焊等作用,只 是不同作用所占地位不同。

3 结论

1) 采用机械合金化法可以制备不同 Cr 含量的纳 米 W-Cr 合金粉。

2) 随 Cr 含量的增加,制备纳米 W-Cr 合金粉所 需球磨时间延长,Cr 含量 8%、12.5%和 20%的 W-Cr 粉末的最佳球磨时间分别为 72、84 和 96 h,晶粒尺寸 小于 30 nm。

3) 随球磨时间的增加,晶粒尺寸不断减小,微应 变逐渐增加,同时 Cr 在 W 中的固溶度增加,形成 W 的过饱和固溶体。

4) Cr 含量不同, 球磨时间不同的 W-Cr 粉末机械 合金化均经过 4 个阶段, 即机械混和、加工硬化和颗 粒分裂细化、合金化和断裂冷焊平衡阶段。

REFERENCES

- Benjamin J S. Dispersion strengthened superalloys by mechanical alloying[J]. Metallurgical Transactions, 1970(1): 2943–2951.
- [2] Maurich D R, Courtnery T H. The Physics of mechanical alloying: A first report[J]. Metallurgical Transactions A, 1990, 21(2): 289–303.

- [3] 陈文革, 丁秉钧. 钨铜基复合材料的研究及进展[J]. 粉末冶 金工业, 2001, 11(3): 45-50.
 CHEN Wen-ge, DING Bing-jun. The progress and research of W-Cu matrix composites[J]. Powder Metallurgy Industry, 2001, 11(3): 45-50.
- [4] 范景莲, 严德剑, 黄伯云. 国内外钨铜复合材料的研究现状
 [J]. 粉末冶金工业, 2003, 13(2): 9-13.
 FAN Jing-lian, YAN De-jian, HUANG Bai-yun. Current status of R&D of W-Cu composite materials in China and abroad[J].
 Powder Metallurgy Industry, 2003, 13(2): 9-13.
- [5] XIAO Peng, LIANG Shu-hua, ZHAO Wei-bing, FAN Zhi-kang. Influence of Cr particle size on the microstructure and electrical properties of CuW60Cr15 composites[J]. Key Engineering Materials, 2007, 334/335: 173–176.
- [6] XIAO Peng, LIANG Shu-hua, PENG Qing-yan, FAN Zhi-kang. Microstructure and properties of CuW50Cr25 composite[J]. Key Engineering Materials, 2007, 334/335: 541–544.
- [7] 陶应启,王祖平,方宁象,吴仲春. 钨铜复合材料的制造工艺
 [J]. 粉末冶金技术,2002,20(1):49-51.
 TAO Ying-qi, WANG Zu-ping, FANG Ning-xiang, WU Zhong-chun. Manufacture methods of tungsten-copper composites[J]. Powder Metallurgy Technology, 2002, 20(1):49-51.
- [8] CHEN Wen-ge, KANG Zhan-ying, SHEN Hong-fang, DING Bing-jun. Arc erosion behavior of a nanocomposite W-Cu electrical contact material[J]. Rare Metals, 2006, 25(1): 37–42.
- [9] Raghu T, Sundaresan R, RamaMohan T R. Synthesis of nanocrystalline copper tungsten alloys by mechanical alloying[J]. Mater Sci Eng A, 2001, A304/306: 438–441.
- [10] 陈文革, 丁秉钧, 张 晖. 机械合金化制备的纳米晶 W-Cu 电触头材料[J]. 中国有色金属学报, 2002, 12(6): 1224-1228.
 CHEN Wen-ge, DING Bing-jun, ZHANG Hui. Nanocrystal W-Cu electrical contact material by mechanical alloying and hot pressed sintering[J]. The Chinese Journal of Nonferrous Metals, 2002, 12(6): 1224-1228.
- [11] Scaffer G B, McIormick P G. Mechanical alloying[J]. Materials Science Forum, 1992(16): 91–94.
- [12] Sherif EI-Eskandarany M. Structrual evolution of rod milled Cu₂O and Ti powder during mechanical solid state reduction[J]. Mater Trans JIM, 1995, 36(2): 182–187.
- [13] Ying D Y, Zhang D L. Processing of Cu-Al₂O₃ metal matrix nanocomposite materials by using high energy ball milling[J]. Mater Sci Eng A, 2000, A286: 152–156.
- [14] Wu J M, Li Z Z. Nanostructured composite obtained by mechanically driven reduction reaction of CuO and Al powder mixture[J]. Journal of Alloys and Compounds, 2000, 299: 9–16.

(编辑 杨 兵)